

Link do produktu: <http://maktex.pl/hydos-p30-czyszczenie-instalacji-przemyslowych-p-1562.html>



Hydos P30, czyszczenie instalacji przemysłowych

Cena	947,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	HYDOS/P30
Kod producenta	C0000063
Producent	HYDRO-X A/S

Opis produktu

Hydos P30, czyszczenie chemiczne instalacji

Zastosowanie i właściwości

HYDOS P30 preparat do chemicznego czyszczenia instalacji przemysłowych

Zaleca się zastosowanie preparatu w sposób okresowy w celu oczyszczenia instalacji przemysłowych z kamienia kotłowego.

Preparat posiada bardzo silną własność dyspersji osadów znajdujących się w obiegu wodnych przemysłowych.

Jest bezpieczny w stosowaniu dla instalacji przemysłowej.

Dozowanie

Dawkę preparatu HYDOS P30 dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody w systemie, parametrów i ilości kamienia, należy określić ilość kamienia przeznaczonego do usunięcia.

Analizy

?

Dane techniczne

wygląd zewnętrzny:

gęstość dla 20°C (g/cm³): 1,06

pH 1% roztworu: 2,5

rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Preparat nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne.

Woda zawierająca wskazane dawki preparatu może być podawana do ścieków.

Sposób postępowania

Dla ochrony zaleca się stosowanie okularów i gumowych rękawic ochronnych.

W przypadku przedostania się produktu do oczu, oczy płukać natychmiast dużą ilością wody.

Pozostałe informacje odnośnie bezpiecznego postępowania z produktem zawarte są w jego karcie charakterystyki.

Pakowanie:

1 szt. = opakowanie 25l.